

Siconnex BATCHSPRAY® Solvent: Eine Investition in die Zukunft.



Die Siconnex BATCHSPRAY® Solvent kann Lösemittel verschiedenster Art prozessieren. Sie ist für Substratgrößen von 2" bis 12" erhältlich und mit der Siconnex BATCHSPRAY® Autoload und dem patentierten Retainer Comb Handling (RCH) System kompatibel.



VORTEILE

- Für 2" bis 12" Substrate
- 25- oder 50-Wafer-Kammer erhältlich
- Linker oder rechter Rahmenanschlag wählbar
- Geringe Stellfläche durch nur dreiseitigen Servicezugang
- Kompatibel mit Autoload-Robotersystem und dem patentierten RCH System
- Standardisierte Versorgungsanschlüsse
- Inline-Heizsysteme für Chemikalien
- Genaue Temperaturkontrolle durch Tankkühlleinheit
- High Flow Tank erhältlich
- Größeres Tankvolumen
- Bis zu vier Prozess Tanks konfigurierbar
- Direkte Prozessleitung für zusätzliche Chemiezufuhr
- Ausziehbare Prozesskammer für erleichterten Servicezugang



300 mm fähig



Prozessanwendungen:



CLEAN

- Polymer Clean
- Etch Residue Clean
- Post Ash Residue Clean



RESIST STRIP

- Positive Resist Strip
- Negative Resist Strip



RESIST DEVELOPING

- Photoresist Developing

BATCHSPRAY®
SOLVENT